

## 企業立地ニュース Vol. 2


# 株式会社村田製作所 横浜・みなとみらい21地区に研究開発拠点の設立を決定！

このたび、世界的な総合電子部品メーカーの株式会社村田製作所が、本市みなとみらい21地区に新たに大規模な研究開発拠点を設立することになりましたので、お知らせします。

設立予定地の概要	
所在地	横浜市西区みなとみらい四丁目3番 (みなとみらい21地区 47街区)
敷地面積	約7,415㎡ (約2,200坪)



林市長と株式会社村田製作所 村田恒夫代表取締役社長

会社概要	商号：株式会社村田製作所	 INNOVATOR IN ELECTRONICS
	設立：昭和25年12月23日	
	代表者：代表取締役社長 村田 恒夫	
	本社所在地：京都府長岡京市東神足1丁目10番1号	
	事業内容：ファンクショナルセラミックスをベースとした 電子デバイスの研究開発・生産・販売	
	ホームページ： <a href="http://www.murata.com/ja-jp">http://www.murata.com/ja-jp</a>	

## 林 文子 横浜市長コメント

世界トップクラスの電子部品メーカーである村田製作所様の、将来の発展に向けた新たな研究開発拠点の設立場所として、横浜みなとみらいをお選びいただき、大変光栄に思っています。関連企業の集積、技術者・研究者の働きやすさなど、みなとみらいのまちづくりや環境を高くご評価いただき、立地をお決めいただいたことに、深く感謝しております。

高い技術力を礎に、みなとみらいから世界的な技術や製品を生み出し、イノベーションを先導する企業として、益々発展されることを願っております。また横浜市としても、IoT、ライフイノベーションといった成長分野で、産学官による新たなビジネス創出に向けた環境づくりを強力に推進しております。このたびの拠点設置を契機に、今後、村田製作所様との連携を強化してまいりたいと思います。

## お問合せ先

経済局誘致推進課長 高木 秀昭 Tel 045-671-3894